## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## I DEBTA BRITANTA II BIBLIA KREJ BIBLI BERK BERK KARA KA KA BIBLI BIBLI BIBLI BERK BERK BERK BERK BERK BERK BER

# (43) 国際公開日 2004 年3 月25 日 (25.03.2004)

**PCT** 

#### (10) 国際公開番号 WO 2004/024650 A1

(51) 国際特許分類7:

\_\_\_\_

C04B 35/565

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/011712

(22) 国際出願日:

2003年9月12日(12.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-267824 2002 年9 月13 日 (13.09.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]: 〒305-0047 茨

城県 つくば市 千現 1 丁目 2番 1号 Ibaraki (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木 達 (SUZUKI,Tohru) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 目 義雄 (SAKKA,Yoshio) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 西澤 利夫 (NISHIZAWA,Toshio); 〒150-0042 東京都 渋谷区 宇田川町 3 7-1 0 麻仁ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

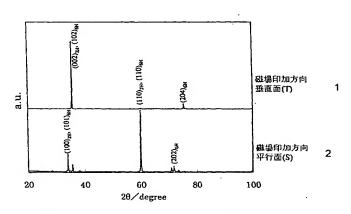
#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ORIENTED SILICON CARBIDE SINTERED COMPACT AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF

(54) 発明の名称: 配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法



1...PLANE PERPENDICULAR TO DIRECTION OF MAGNETIC FIELD APPLICATION (T)
2...PLANE PARALLEL WITH DIRECTION OF MAGNETIC FIELD APPLICATION (S)

(57) Abstract: A novel oriented silicon carbide sintered compact, wherein  $\alpha$  silicon carbide is orientated in an arbitrary direction and crystal orientation is controlled to an arbitrary direction; and a method for preparing the oriented silicon carbide sintered compact which comprises mixing  $\alpha$  silicon carbide particles with a solvent to form an  $\alpha$  silicon carbide slurry, solidifying the slurry, molding the resultant solid, followed by sintering, wherein the solidification, molding and sintering are carried out in a magnetic field of 1 T or higher.

(57) 要約: α型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してα型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーをIT以上の磁場中で固化成形し、焼結することで、α型炭化ケイ素が任意の方向に配向されている配向性炭化ケイ素焼結体で、任意の方向に結晶配向が制御された新しい配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法とする。



## 明細書

## 配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法

#### 技術分野

この出願の発明は、配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法に関する ものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、結晶配向が制御され た組織を有する新しい配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法に関す るものである。

#### 背景技術

炭化ケイ素は、高熱伝導性および耐熱性を有し、また強度、硬度および耐磨耗性を兼ね揃えた材料であり、耐火物、研磨材、冶金用材料等として広く使用されている。たとえば、原子炉粒子燃料用被覆材や、ごみ焼却炉の内張り材等の特殊な用途にも使用されている。

そして、金属や他の非酸化物系セラミックスに比べて酸化等の化学的 侵食に耐え得るため、高温構造用材料として、各種るつぼ、窯炉焼成用 部品、メカニカルシール、熱交換器伝熱管等にも使用されている。

また、電磁気的特性からは、発熱体などとして使用され、さらにはバンドギャップが大きいことから高温での半導体としてその利用が注目 され、研究開発が進められている。

このように多岐にわたる分野で利用されている炭化ケイ素に関し、近年になって、ベリリアを添加した炭化ケイ素焼結体が電気絶縁性を示すことが見出され、従来知られていた高熱伝導性とこの電気絶縁性を併せ持つ炭化ケイ素が得られるようになった。この高熱伝導絶縁性ベリリア添加炭化ケイ素は、炭化ケイ素の熱膨張係数がシリコンに近く、シリコン半導体チップを直接マウントすることが可能となるため、放電性と電気絶縁性が同時に要求されるLSIやレーザーダイオードの放熱基板

等として既に使用されている。

一方で、炭化ケイ素を含むセラミックスは、一般に、その微構造を制御することで、靭性、強度等の特性を向上させることが可能であり、セラミックスの結晶方向をある一定方向に配向させることで、特性に異方性を持たせたり、あるいは特性を改善する研究開発が盛んに行われてきている。

たとえば、炭化ケイ素に関しては、特開平9-175870号公報に、 反応焼結により炭化ケイ素の合成を行なう際に、ゾーン焼結を導入する ことにより、配向性があり強度と靭性に優れた炭化ケイ素が得られるこ とが開示されている。しかしながら、この方法では、遊離Siが含まれ てしまうため、得られる炭化ケイ素の高温強度が低下するという問題が あった。また、特開平11-79845号公報には、炭化ケイ素粉末、 焼結助剤、炭化ケイ素柱状粒子からなる混練物を、押出成形、テープ成 形等のせん断力を加える成形法により成形して成形体中の柱状粒子を 一方向に配向させ、さらに焼成時に柱状粒子を種結晶として粒成長させ て配向させることにより、配向した柱状組織を有する炭化ケイ素材料を 製造する方法が開示されている。しかしながら、この方法では、混練物 にせん断力を加える成形法のために得られる炭化ケイ素の形状が限定 され、配向方向も任意に設定することができないという欠点があった。 さらに、Michael D. Sacks らは、J. Am. Ceram. Soc., 79[6]1611(1996) において、平板状炭化ケイ素を含む炭化ケイ素スラリーを鋳込み成形し て得た成形体を焼結することにより、配向性のある炭化ケイ素が得られ ることを報告している。しかしながら、この方法においても、炭化ケイ 素は鋳込み成形方向という特定方向のみに配向するので、配向方向が限 定されてしまうという問題は残されたままであった。また、球状の粒子 のみを用いた配向制御は従来の方法では行うことができなかった。

そこで、この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、結晶配向が制御された組織を有す

る新しい配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法を提供することを課題としている。

## 発明の開示

そこで、この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、以下の通りの発明を提供する。

すなわち、まず第1には、この出願の発明は、配向制御された $\alpha$ 型炭化ケイ素の焼結体であることを特徴とする配向性炭化ケイ素を提供する。

そして、第2には、この出願の発明は、磁場の印加により配向制御された  $\alpha$  型炭化ケイ素の焼結体であることを特徴とする上記の配向性炭化ケイ素焼結体を提供する。

また、この出願の発明は、第3には、α型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してα型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーを1 T以上の磁場中で固化成形し、焼結することを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法を提供し、第4には、そのα型炭化ケイ素粒子の形状が、球状であることを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法を提供する。

この出願の発明者らは、アルミナ、チタニア、酸化亜鉛等の酸化物系の非強磁性体セラミックスの製造に際し、強磁場を印加することにより、結晶配向させることができること(特願2001-144049)を既に見出している。そしてこの出願の発明においては、磁化率が非常に小さいために従来はその磁気異方性は無視できるものとして扱われてきた α - 炭化ケイ素に着目し、酸化物系の非強磁性体のみに限定されず、強磁場による炭化ケイ素の配向制御が可能であることを見出し、この出願の発明に至ったものである。

同じα型炭化ケイ素でも非常に多くの多形(2H、4H、6H、15 Rなど)が存在し、その様子も単純でなく複数の多形が混在することが

多く、焼結中に変態もするので配向制御が難しいとの従来の知見からすれば、この出願の発明は全く想定できないものであり、予期できなかったものである。

#### 図面の簡単な説明

図1は、実施例における磁場印加方向とスリップキャスト方向を示し た図である。

図2は、実施例で得られた配向性炭化ケイ素焼結体のX線回折測定結果を例示した図である。

図3は、比較例における磁場印加方向とスリップキャスト方向、および得られた配向性炭化ケイ素焼結体のX線回折測定結果を例示した図である。

## 発明を実施するための最良の形態

この出願の発明は、上記の通りの特徴を持つものであるが、以下にその実施の形態について詳しく説明する。

まず、この出願の発明が提供する配向性炭化ケイ素の製造方法は、α型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してα型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーを1T以上の磁場中で固化成形し、焼結することを特徴としている。

原料としてのα型炭化ケイ素は、結晶構造が六方晶系であって、非常に小さいが磁気異方性を有する材料である。このα型炭化ケイ素粒子としては、大きさが1μm以下程度のものを用いることが好ましい。α型炭化ケイ素粒子として平板状のものを用いることも可能ではあるが、この出願の発明においては板状結晶を粒成長の種として用いる必要がなく、また、等軸粒からなる微細組織の炭化ケイ素を得る場合には、球状のものを用いることが好ましい。もちろん、ここでいう球状とは厳密な意味での球ではなく、板状のものに比べて全体として球とみることがで

きる形状を意味し、微視的にはやや角張っているものであってもよい。 溶媒としては、水あるいは非水系のエタノール等のアルコール、エー テル等の有機溶媒、あるいはこれらの混合溶媒等を用いることができる。

以上の α 型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してスラリーを調整する。このスラリーの濃度や電解質の濃度については、α 型炭化ケイ素粒子の粒径や溶媒の種類、次工程の成形の手法等を考慮して定めることができる。また、このスラリーには、各種の焼結助剤等を添加することができる。この場合のスラリー p H については、p H 9 以上を一般的な目安とすることができる。たとえば水性スラリーとして p H 9 ~ 1 2 程度の範囲である。

次いで、このスラリーを、磁場中で固化成形する。磁場は、磁気異方性の小さいα型炭化ケイ素を配向させるためにある程度の強度を必要とする。強磁場は、近年の超伝導マグネットの発達により、液体ヘリウムを使用せずに比較的簡単に得ることができ、非磁性物質であっても外界から及ぼされる無視できないエネルギーとして磁場が作用することになる。このような磁場の目安としては1T以上、より好ましくは5T以上、たとえば10T程度することが望ましい。また、磁場の印加方向については、任意の方向を選択することができる。成形の方向や形状に限定されることなく、磁場の印加方法に対応した配向方向とすることができる。

また、成形には各種の手法を利用することができる。たとえば、スリップキャスト、ゲルキャスト、プレッシャーフィルトレーション、テープキャスト、電気泳動堆積等のコロイドプロセスが好適な手法として例示される。

そして、得られた成形体を焼結することで、配向性炭化ケイ素を得る ことができる。この焼結は、所望の配向性炭化ケイ素の形状や組織等に 応じて様々な焼結方法や焼結条件を考慮することができる。焼結助剤を 使用することもできる。たとえば、焼結の条件としては、焼結助剤によ

り異なるが不活性ガス雰囲気中、 $1800 \sim 2300$   $\mathbb C$  の温度範囲で、 $1 \sim 3$  時間程度とすることが例示される。この焼結により、組織の緻密化と粒成長過程での配向が促進されることになる。

このようにして得られるこの出願の発明の配向性炭化ケイ素は、α型炭化ケイ素が任意の方向に配向制御されており、強度と靭性が同時に高められ、また熱伝導度が大幅に向上されることになる。また、等軸粒からなる微細組織のものとすることもできるので、強度や靭性がより高められ、これらの特性の方向依存性を少なくすることができる。さらには、特定方向への粒成長が抑制されているので、高温でも安定した特性を得ることができる。

以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。

## 実 施 例

## (実施例)

平均粒径 $0.5\mu$ mの $\alpha$ -炭化ケイ素粉末100重量部に、焼結助剤として平均粒径 $0.5\mu$ mのアルミナを4.3重量部の割合で混合し、固相濃度30vo1%となるように秤量してpH10に調整した水溶液中に分散させてスラリーを作製した。このとき、弱く凝集した粒子を再分散させるために、スターラーで分散させながら超音波撹拌した。このスラリーを多孔質の型内に流し込み、溶液を吸収させて高密度に成形する操作(スリップキャスト)を、10Tの磁場中で行った。図1に示したように、磁場印加方向とスリップキャスト方向とを平衡にした。この成形体をアルゴン雰囲気中で、1950℃で2時間加熱して、配向性炭化ケイ素焼結体を得た。図2は、得られた配向性炭化ケイ素焼結体のX線回折測定結果を示したものである。

図2から、磁場印加方向に垂直な面(T)に2Hの(200)面、6 Hの(102)面が、平行な面(S)に(100)面がきれいに配向し

た配向性炭化ケイ素焼結体が得られたことが確認された。

## (比較例)

実施例と同様に調整したスラリーを、磁場を印加せずにスリップキャストを行ない、成形体を作製した。この成形体をアルゴン雰囲気中で、1950℃で2時間加熱して、炭化ケイ素焼結体を得た。得られた炭化ケイ素焼結体のX線回折測定結果を図3に示した。

図3から、磁場印加方向に垂直な面(T)、平行な面(S)ともに同様の回折線が見られ、得られた焼結体において炭化ケイ素は配向していないことが確認された。

もちろん、この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

#### 産業上の利用可能性

以上詳しく説明した通り、この発明によって、任意の方向に結晶配向 し、かつ等軸粒からなる微細組織を有する新しい配向性炭化ケイ素焼結 体とその製造方法が提供される。

## 請求の範囲

- 1. 配向制御された α 型炭化ケイ素の焼結体であることを特徴とする 配向性炭化ケイ素焼結体。
- 2. 磁場の印加により配向制御された α型炭化ケイ素の焼結体である ことを特徴とする請求項 1 の配向性炭化ケイ素。
- 3. α型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してα型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーを1 T以上の磁場中で固化成形し、焼結することを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法。
- 4. α型炭化ケイ素粒子の形状が、球状であることを特徴とする請求 項3記載の配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法。

図 1

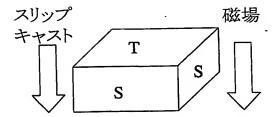


図 2

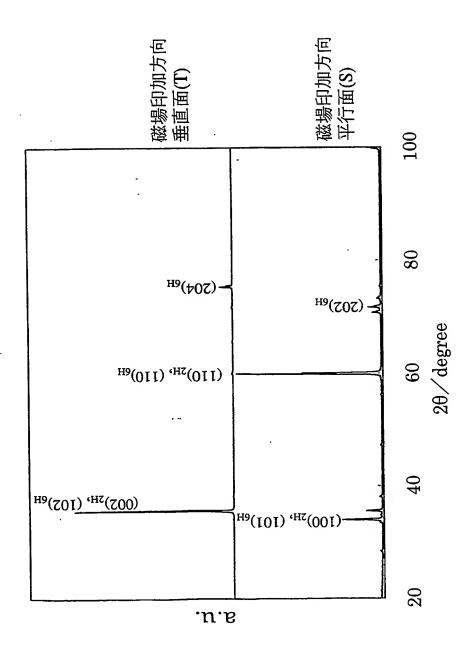
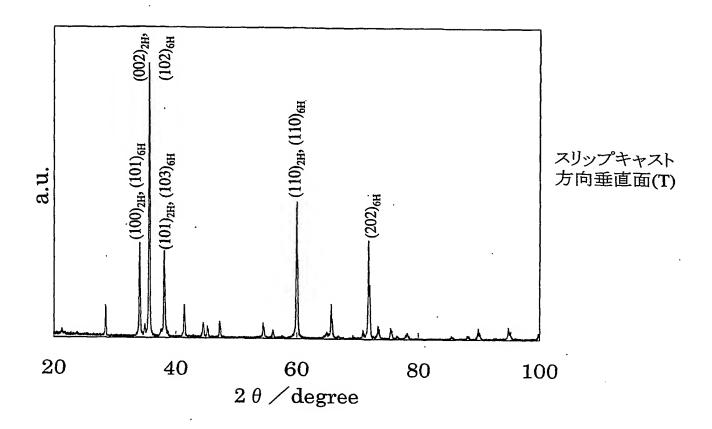
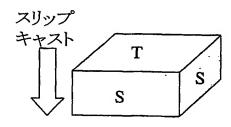


図 3





3/3 差換え用紙(規則26)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11712

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> C04B35/565				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC			
B. FIELD	S SEARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed C1 C04B35/565	by classification symbols)			
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2003  Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
WPI, (in	JICST FILE(JOIS), [HAIGO and Japanese)	JIBA and SIC]	rch terms used)		
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	• • •	Relevant to claim No.		
Х	JP 9-175870 A (Hitachi, Ltd. 08 July, 1997 (08.07.97), Full text & DE 19654182 A1	) <i>,</i>	1		
х	JP 63-95159 A (Hitachi, Ltd.), 26 April, 1988 (26.04.88), Claims; page 4, lower left column, lines 8 to 17 (Family: none)				
Х	JP 11-79845 A (Ishikawajima-Industries Co., Ltd.), 23 March, 1999 (23.03.99), Full text (Family: none)	Harima Heavy			
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  04 November, 2003 (04.11.03)			
	Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer				
Japa	nese Patent Office				
Facsimile N	0	Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/11712

Category*	Citation of dominant with indication and an extra City I	
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
1	US 2002-45531 A1 (SUZUKI, Toru et al.), 18 April, 2002 (18.04.02), Claims & JP 2003-112974 A Claims & JP 2002-193572 A Claims	1-4
. Ч	MICHAUD Bernard et al., Experimental Study of the Magnetic Orientation of Ceramic Fibers Material Transactions, JIM, 2000, Vol.41, No.8, pages 962 to 965	1-4
P,A	JP 2003-95748 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 03 April, 2003 (03.04.03), Full text (Family: none)	1-4
		·
	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

電話番号 03-3581-1101 内線 6791

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP03/11712 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 C04B35/565 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>7</sup> C04B35/565 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 1922-1996年 日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) WPI JICST科学技術文献ファイル(JOIS), [配合 and 磁場 and SiC] 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 X JP 9-175870 A (株式会社日立製作所) 1997. O 1 7. 08, 全文 & DE 19654182 A1  $\mathbf{X}$ JP 63-95159 A (株式会社日立製作所) 1988. O 1 4.26, 特許請求の範囲,第4頁左下欄第8~17行(ファミリ ーなし) X JP 11-79845 A (石川島播磨重工業株式会社) 199 1 9.03.23,全文(ファミリーなし) 区欄の続きにも文献が列挙されている。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 行り、口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 04.11.0323.10.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 T 9729 日本国特許庁 (ISA/JP) 村守 宏文

郵便番号100-8915 東京都千代田区資が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	US 2002-45531 A1 (SUZUKI Toru et al.) 2002.04.18,特許請求の範囲 & JP 2003-1 12974 A 特許請求の範囲 & JP 2002-1935 72 A 特許請求の範囲	1-4
Y	MICHAUD Bernard et al. Experimental Study of the Magnetic Or ientation of Ceramic Fibers Material Transactions, JIM, 200 0, Vol. 41, No. 8 pages 962 to 965	1-4
PA	JP 2003-95748 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2003.04.03,全文(ファミリーなし)	1-4

10/527689

## 特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 0 2 DEC 2004
WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の啓類記号 03-F-068PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/11712	国際出願日 (日.月.年) 12.09.2003 優先日 (日.月.年) 13.09.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup>	04B35/565
出願人(氏名又は名称) 独立行政法人	質・材料研究機構
2. この国際予備審査報告は、この表紙を 3. この報告には次の附属物件も添付され a ※ 附属書類は全部で 4  ※ 補正されて、この報告の基礎 囲及び/又は図面の用紙(P  第 I 欄 4. 及び補充欄に示し 国際予備審査機関が認定した b ※ 電子媒体は全部で	会めて全部で 3 ページからなる。  ている。 ページである。 ページである。 ページである。 された及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細客、請求の範囲
□ 粉収伽 兜明の単一性のク	の基礎 は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 加 規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 が説明
国際予備審査の請求書を受理した日 15.03.2004	国際予備審査報告を作成した日 12.11.2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関ニエロ4乗・	特許庁審査官(権限のある職員) 4T 9729 村守 宏文

電話番号 03-3581-1101 内線 6791

第1欄 報告の基礎
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の官語を基礎とした。
<ul> <li>□ この報告は、</li></ul>
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
出願時の国際出願書類
※ 明細書       第 1-2, 4-5       ページ、 出願時に提出されたもの         第 3, 6-7       ページ*、 20.07.2004       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第 (イージ*、)       付けで国際予備審査機関が受理したもの
※ 請求の範囲       項、 出願時に提出されたもの         第 3       項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの         第 2,4       項*、 O1.11.2004       付けで国際予備審査機関が受理したもの         第 (付けで国際予備審査機関が受理したもの)
× 図面       第 1-3       ・・・・・・/図、 出願時に提出されたもの         第
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。
3. 区 補正により、下記の書類が削除された。
明細書       第       ページ         該求の範囲       第       項         図面       第       ページ/図         配列表(具体的に記載すること)       配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書       第       ページ         □ 請求の範囲       項         □ 図面       ページ/図         □ 配列表(具体的に記載すること)       配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	I除了你報告	国際出願番号 PCT/JP03/11712	2
第V欄 新規性、進歩性又は産業 それを裏付ける文献及び	新規性 (N)		
1. 見解			
新規性 (N)	請求の範囲 <u>2-4</u> 請求の範囲		
進歩性 (IS)	請求の範囲 <u>2-4</u> 請求の範囲		
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>2-4</u> 請求の範囲		-
文献1: JP 9-1 特許請求の範 文献2: JP 63- 特許請求の範 文献3: JP 11- [0009] 文献4: JP 200 2002.0 & JP 2 文献5: MICHAUD Berna	75870 A (株式会社 F 囲 & DE 196541 95159 A (株式会社 F 囲,第4頁左下欄第8~17 79845 A (石川島播磨 (ファミリーなし) 2-193672 A (独立 7.10,特許請求の範囲 003-112974 A ard et al. EXPERIMENTAL ST SS MATERIAL TRANSACTIONS.	182 A1 日立製作所) 1988.04.26, 7行 (ファミリーなし) 季重工業株式会社) 1999.03.2 Z行政法人物質・材料研究機構) & US 2002-45531 A	1
で有する。 文献 1 ー 3 にんいない。 文献 4 には磁性 の、焼結体の原材料とし 5 には、磁化率が低い炭イ ているものの、これは繊維	a、條性を利用してセラミッ を利用してセラミックの配向 Cα型炭化ケイ素粒子を用い とケイ素等からなるセラミッ 集体の形状に由来する磁気異	で引用された文献1-5に対して進歩 クの配向性を制御することが記載され 団性を制御することが記載されているもい いることは記載されていない。また、文 のクを強磁場で配向させることが記載され は方性を利用して、炭化ケイ素の繊維体 にれたセラミックの配向性制御とは技術	ての献れた

想を異にするものである。

る新しい配向性炭化ケイ素焼結体とその製造方法を提供することを課題としている。

## 発明の開示

そこで、この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、以下の通りの発明を提供する。

すなわち、まず第1には、この出願の発明は、配向制御された $\alpha$ 型炭化ケイ素を主成分とする焼結体であることを特徴とする配向性炭化ケイ素を提供する。

そして、第2には、この出願の発明は、磁場の印加により配向制御された α型炭化ケイ素を主成分とする焼結体であることを特徴とする上記の配向性炭化ケイ素焼結体を提供する。

また、この出願の発明は、第3には、 $\alpha$ 型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合して $\alpha$ 型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーを1 T以上の磁場中で固化成形し、焼結することを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法を提供し、第4には、その $\alpha$ 型炭化ケイ素粒子の形状が、球状であることを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法を提供する。

この出願の発明者らは、アルミナ、チタニア、酸化亜鉛等の酸化物系の非強磁性体セラミックスの製造に際し、強磁場を印加することにより、結晶配向させることができること(特願2001-144049)を既に見出している。そしてこの出願の発明においては、磁化率が非常に小さいために従来はその磁気異方性は無視できるものとして扱われてきたα-炭化ケイ素に着目し、酸化物系の非強磁性体のみに限定されず、強磁場による炭化ケイ素の配向制御が可能であることを見出し、この出願の発明に至ったものである。

同じα型炭化ケイ素でも非常に多くの多形 (2 H、4 H、6 H、1 5 Rなど)が存在し、その様子も単純でなく複数の多形が混在することが

り異なるが不活性ガス雰囲気中、 $1800\sim2300$   $\mathbb C$  の温度範囲で、 $1\sim3$  時間程度とすることが例示される。この焼結により、組織の緻密化と粒成長過程での配向が促進されることになる。

このようにして得られるこの出願の発明の配向性炭化ケイ素は、α型炭化ケイ素が任意の方向に配向制御されており、強度と靭性が同時に高められ、また熱伝導度が大幅に向上されることになる。また、等軸粒からなる微細組織のものとすることもできるので、強度や靭性がより高められ、これらの特性の方向依存性を少なくすることができる。さらには、特定方向への粒成長が抑制されているので、高温でも安定した特性を得ることができる。

以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。

## 実 施 例

## (実施例)

平均粒径 $0.5\mu$ mの $\alpha$ -炭化ケイ素粉末100重量部に、焼結助剤として平均粒径 $0.5\mu$ mのアルミナを4.3重量部の割合で混合し、固相濃度30vo1%となるように秤量してpH10に調整した水溶液中に分散させてスラリーを作製した。このとき、弱く凝集した粒子を再分散させるために、スターラーで分散させながら超音波撹拌した。このスラリーを多孔質の型内に流し込み、溶液を吸収させて高密度に成形する操作(スリップキャスト)を、10Tの磁場中で行った。図1に示したように、磁場印加方向とスリップキャスト方向とを平行にした。この成形体をアルゴン雰囲気中で、1950℃で2時間加熱して、配向性炭化ケイ素焼結体を得た。図2は、得られた配向性炭化ケイ素を主成分とする焼結体のX線回折測定結果を示したものである。

図2から、磁場印加方向に垂直な面(T)に2Hの(002)面、6 Hの(102)面が、平行な面(S)に(100)面がきれいに配向し た配向性炭化ケイ素を主成分とする焼結体が得られたことが確認された。

## (比較例)

実施例と同様に調整したスラリーを、磁場を印加せずにスリップキャストを行ない、成形体を作製した。この成形体をアルゴン雰囲気中で、1950℃で2時間加熱して、炭化ケイ素焼結体を得た。得られた炭化ケイ素焼結体のX線回折測定結果を図3に示した。

図3から、磁場印加方向に垂直な面(T)、平行な面(S)ともに同様の回折線が見られ、得られた焼結体において炭化ケイ素は配向していないことが確認された。

もちろん、この発明は以上の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

## 産業上の利用可能性

以上詳しく説明した通り、この発明によって、任意の方向に結晶配向 し、かつ等軸粒からなる微細組織を有する新しい配向性炭化ケイ素焼結 体とその製造方法が提供される。

## 請求の範囲

## 1. (削除)

- 2. (補正後) 磁場の印加により配向制御された α型炭化ケイ素を主成分とする焼結体であることを特徴とする配向性炭化ケイ素。
- 3. α型炭化ケイ素粒子と溶媒を混合してα型炭化ケイ素スラリーを調整し、このスラリーを1 T以上の磁場中で固化成形し、焼結することを特徴とする配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法。
- 4. (補正後) α型炭化ケイ素粒子の形状が、球状であることを特徴とする請求項2記載の配向性炭化ケイ素焼結体の製造方法。

# PATENT COOPERATION TREATY



# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 03-F-068PCT	FOR FURTHER AC	CTION	See Form PCT/IPEA/416		
International application No. PCT/JP2003/011712	International filing da		Priority date (day/month/year)		
	12 September 20		13 September 2002 (13.09.2002)		
International Patent Classification (IPC) or no C04B 35/565	ational classification an	d IPC			
Applicant NATIONA	Applicant NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE				
This report is the international prelin     Authority under Article 35 and trans	ninary examination repo mitted to the applicant	ort, established by this according to Article 3	International Preliminary Examining 6.		
2. This REPORT consists of a total of	3 sheets,	including this cover s	heet.		
3. This report is also accompanied by A	ANNEXES, comprising	:			
a. (sent to the applicant and	to the International Bu	reau) a total of 4	sheets, as follows:		
sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).					
sheets which supe beyond the disclor Supplemental Box	sure in the international	t which this Authority l application as filed,	considers contain an amendment that goes as indicated in item 4 of Box No. I and the		
		otal of (indicate to	ne and number of electronic comicu(a)		
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s))  , containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).					
4. This report contains indications relating to the following items:					
Box No. I Basis of the report			•		
Box No. II Priority					
Box No. III Non-establishn	nent of opinion with reg	gard to novelty, invent	ive step and industrial applicability		
Box No. IV Lack of unity of	of invention				
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
	Box No. VI Certain documents cited				
Box No. VII Certain defects in the international application					
Box No. VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand		Date of completion of	f this report		
15 March 2004 (15.03.2	2004)	12 No	vember 2004 (12.11.2004)		
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No			

Translation

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/011712

Box No	). I	Basis of the report	-	<del></del>
1. With othe	ı regard rwise ir	d to the language, this report is base indicated under this item.	ed on the international application in the lang	guage in which it was filed, unless
	This whic	report is based on translations from the report is based on translation furnish	om the original language into the following shed for the purpose of:	; language,
		international search (under Rules 1	i2.3 and 23.1(b))	
		publication of the international app		
		international preliminary examinati	•	
ĺ				
	are not	d to the elements of the internation the receiving Office in response to annexed to this report):  nternational application as originally	onal application, this report is based on (o an invitation under Article 14 are referred	replacement sheets which have been d to in this report as "originally filed"
$\overline{\boxtimes}$		escription:	/ Hed/Iumisned	
السكا	pages		1045	
	pages*		1-2,4-5 received by this Authority on	, as originally filed/furnished
	pages*		received by this Authority on	20 July 2004 (20.07.2004)
	the cla			
			-	
	pages*	·	3	, as originally filed/furnished
	pages*	<del></del>	, as amended (toget	other with any statement) under Article 19
	pages*		received by this Authority on received by this Authority on	01 November 2004 (01.11.2004)
		awings:		
	pages*	*	1-3	, as originally filed/furnished
	pages*	——————————————————————————————————————	received by this Authority on	
<u> </u>			received by this Authority on	
	a seque	ence listing and/or any related table	e(s) - see Supplemental Box Relating to Sequ	uence Listing.
<b>-</b> a				
3. 🔀	The an	mendments have resulted in the cano	cellation of:	
		the description, pages		
		the claims, Nos.	1	
	=			
	L_) ~	my table(s) related to sequence fishing	ing (specify):	
4.	(Rule 7	the drawings, sheets/figsthe sequence listing (specify):	me of) the amendments annexed to this repto go beyond the disclosure as filed, as in	port and listed below had not been adicated in the Supplemental Box
* If item	ı 4 appli	lies, some or all of those sheets may	be marked "superseded."	
	_			

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP03/11712

Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
1. Statement	

atement			
Novelty (N)	Claims	2-4	YES
	Claims		МО
Inventive step (IS)	Claims	2-4	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	2-4	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Document 1: JP 9-175870 A (Hitachi, Ltd.), July 8, 1997, claims & DE 19654182 A1

Document 2: JP 63-95159 A (Hitachi, Ltd.), April 26, 1988, claims; page 4, lower left column, lines 8-17, (Family: none)

Document 3: JP 11-79845 A (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.), March 23, 1999, paragraph [0009], (Family: none)

Document 4: JP 2002-193672 A (Dokuritsu Gyousei Houjin Busshitsu and Zairyou Kenkyuu Kikou),
July 10, 2002, claims & US 2002-45531 A1 & JP 2003-112974 A

Document 5: MICHAUD Bernard et al. EXPERIMENTAL STUDY OF THE MAGNETIC ORIENTATION OF CERAMIC FIBERS MATERIAL TRANSACTIONS, JIM, 2000, VOL. 41, NO. 8 PAGES 962-965

The inventions described in claims 2-4 appear to involve an inventive step over documents 1-5 cited in the ISR. Documents 1-3 do not describe controlling ceramic orientation by using magnetism. Document 4 does describe controlling ceramic orientation by using magnetism; however, it does not describe using α silicon carbide particles as raw material for a sintered compact. Further, although document 5 describes using a strong magnetic field to orient ceramic comprising a silicon carbide with low magnetic susceptibility, because this amounts to using magnetic anisotropy originating in the shape of a fibrous body to orient a silicon carbide fibrous body, this is a different technological concept from the ceramic orientation control described in this application and document 4.